摘译自 IEEE J. Quant. Electron., 1980, Vol. QE-16, No. 7, P. 790~794. (308厂 肖华兴 供稿 本刊校编)

激光干涉滤光片用HWB。红外玻璃

1.06微米窄带干涉滤光片能屏蔽其它光,只留一条透过1.06微米波长的狭缝。用一般光学材料为基镀若干层膜可满足要求,但在0.88微米以前有一透过次峰。继续镀膜虽然可以消除次峰,然而却严重降低了1.06微米的透过率。使用透红外玻璃就能简化镀膜工艺,提高激光干涉滤光片的性能。也可探索用此红外玻璃为基,直接镀膜。

使用这种红外玻璃,要求它在1.06微米以前起波越晚越好,在0.88微米以前不透过,而在1.06微米处的透过率必须达82%以上,并应有好的化学稳定性和高的机械强度。

我厂研制的HWB₅玻璃,基本满足上述要求,其物化性能如下:

- 1.光谱透过特性曲线见图,本曲线用日本岛津IV-50型分光光度仪测定;
- 2.线膨胀系数:96.72×10⁻⁷/°C (20°C ~120°C);
 - 3.化学稳定性: 耐酸 3 类, 耐潮 B级;
 - 4.玻璃软化温度: 582°C;
 - 5.显微硬度: 477.47千克/毫米²;
 - 6.比重: 2.68克/厘米3:
 - 7.折射率nr: 1.5298。

(208厂供稿)

(上接11页)

[22] J. R. During, J. Chem. Phys., 1969, Vol. 51, P.4457.

[23] R. A. Crane, Appl. Opt., 1978, Vol. 17, P.2097.